(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-44956

(43)公開日 平成11年(1999)2月16日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ				
G03F	7/039		G03F	7/039			
B41N	1/14		B41N	1/14	•		
G03F	7/00	503	G 0 3 F	7/00	503		
	7/004	5 0 5		7/004	505		
			杂本誌 で	分ේ 4	設式頂の数1	ED	(本 17 音)

番堂前氷 木崩氷 請氷頃の数1 FD (全 17 頁)

(21)出願番号

特顏平9-217176

(22)出願日

平成9年(1997)7月28日

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 河内 幾生

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(74)代理人 弁理士 中島 淳 (外4名)

(54) 【発明の名称】 赤外線レーザ用ポジ型感光性組成物

(57)【要約】

【課題】 フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液 可溶性樹脂の画像形成性の低さと耐溶剤性の低さを改善 し、取扱い場所に制限がなく、かつ現像液の濃度に対す る感度の安定性、即ち現像ラチチュードの良好なダイレ クト製版用の赤外線レーザ用ポジ型感光性組成物を提供 する。

【解決手段】 光を吸収し熱を発生する物質と、フェノ ール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂と、ス ルホンアミド基を有するアクリル酸誘導体等の少なくと も一つを共重合成分として10モル%以上含む共重合体 とを、所定の重量比でブレンドしたことを特徴とする赤 外線レーザ用ポジ型感光性組成物である。

【特許請求の範囲》

【請求項1】 光を吸収し熱を発生する物質と、フェノ ール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂と、下 記(a)から(c)のうち少なくとも一つを共重合成分 として10モル%以上含む共重合体とからなり、

- (a) 1分子中に、窒素原子上に少なくとも一つの水素 原子が結合したスルホンアミド基を有するモノマー
- (b) 1分子中に、下記の式で表される活性イミノ基を 有するモノマー

【化1】

(c) それぞれフェノール性水酸基を有するアクリルア ミド、メタクリルアミド、アクリル酸エステル、メタク リル酸エステル、またはヒドロキシスチレン

前記フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性 樹脂と前記共重合体とのブレンド重量比が50:50か 20 ら5:95の範囲にあることを特徴とする赤外線レーザ 用ポジ型感光性組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はオフセット印刷マス ターとして使用できる画像記録材料に関するものであ り、特にコンピュータ等のディジタル信号から直接製版 できるいわゆるダイレクト製版用の赤外線レーザ用ポジ 型感光性組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、コンピュータのディジタルデータ から直接製版するシステムとしては、①電子写真法によ るもの、②Arレーザによる露光と後加熱の組み合わせ による光重合系、③感光性樹脂上に銀塩感材を積層した もの、④シルバーマスタータイプのもの、⑤放電破壊や レーザ光によりシリコーンゴム層を破壊することによる もの等が知られている。

【0003】しかしながら①の電子写真法を用いるもの は、帯電、露光、現像等処理が煩雑であり、装置が複雑 で大がかりなものになる。②の方法では後加熱工程を要 40 するほか、高感度な版材を要し、明室での取扱いが難し くなる。③、④の方法では銀塩を使用するため処理が煩 雑になり、コストが高くなる欠点がある。また⑤の方法 は比較的完成度の高い方法であるが、版面に残るシリコ ーン滓の除去に問題点を残している。一方、近年におけ るレーザの発展は目ざましく、特に近赤外から赤外に発 光領域を持つ固体レーザ・半導体レーザは高出力かつ小 型の物が容易に入手できる様になっている。コンピュー タ等のディジタルデータから直接製版する際の露光光源 として、これらのレーザは非常に有用である。

【0004】従来公知のダイレクト製版用の赤外線レー ザ用ポジ型平板印刷版材料においては、アルカリ水溶液 可溶性高分子化合物として、ノボラック樹脂等のフェノ ール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂が用い られている。例えば、この様な記録材料として、特開平 7-285275号公報において、ノボラック樹脂等の フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂 に、光を吸収し熱を発生する物質と、種々のオニウム 塩、キノンジアジド化合物類等を添加した画像記録材料 10 を提案している。これらの画像記録材料では、画像部で はオニウム塩、キノンジアジド化合物類等が、アルカリ 水溶液可溶性樹脂の溶解性を実質的に低下させる溶解阻 止剤として働き、非画像部では熱により分解して溶解阻 止剤としては働かず、画像形成する。しかしながら、こ の画像記録材料では、オニウム塩、キノンジアジド化合 物類等が、可視領域に光吸収域(350~500mm) を有するため、取扱い場所は黄色燈下に制限されるとい う不便がある。また、得られた印刷版について、さらに 長期の使用を可能にするためには、クリーナー液等の溶 剤での洗浄後の再使用を可能とする必要があるが、ノボ ラック樹脂は耐溶剤性が低く、印刷中にクリーナー液を 使用すると耐刷性が低下するといった問題があった。ま た、特開平7-285275号公報においては、オニウ ム塩、キノンジアジド化合物類等を添加するとの前提の 下で、得られた印刷版の耐久性を上げるために、アクリ ル樹脂やウレタン樹脂が使用できることが記載されてい るが、これらは、アクリル樹脂やウレタン樹脂が、フェ ノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂に対 して、溶解阻止剤としての効果を発揮する点に着目した ものではない。

[0005]

30

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は、フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性 樹脂の画像形成性の低さと耐溶剤性の低さを改善し、取 扱い場所に制限がなく、かつ現像液の濃度に対する感度 の安定性、即ち現像ラチチュードの良好なダイレクト製 版用の赤外線レーザ用ポジ型感光性組成物を提供するこ とである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、鋭意研究 を重ねた結果、フェノール性水酸基を有するアルカリ水 溶液可溶性樹脂に、或る一定の共重合体を50:50か ら5:95の範囲の重量比でブレンドすることにより耐 溶剤性、現像ラチチュードが大幅に改善されることを見 出し、本発明を完成するに到った。即ち、本発明は、光 を吸収し熱を発生する物質と、フェノール性水酸基を有 するアルカリ水溶液可溶性樹脂と、下記(a)から

- (c) のうち少なくとも一つを共重合成分として10モ ル%以上含む共重合体とからなり、
- (a) 1分子中に、窒素原子上に少なくとも一つの水素

原子が結合したスルホンアミド基を有するモノマー (b)*1分子中に、下記の式で表される活性イミノ基を 有するモノマー

[0007] 【化2】

【0008】(c) それぞれフェノール性水酸基を有するアクリルアミド、メタクリルアミド、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、またはヒドロキシスチレン

前記フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性 樹脂と前記共重合体とのブレンド重量比が50:50か 55:95の範囲にあることを特徴とする赤外線レーザ 用ポジ型感光性組成物。

【0009】本発明においては、アルカリ水可溶性高分子化合物として、フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂と、下記(a)から(c)のうち少なくとも一つを共重合成分として10モル%以上含む共重合体とを用いる。これらフェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂と下記(a)から(c)のうち少なくとも一つを共重合成分として10モル%以上含む共重合体とは、その強い相互作用によりアルカリ水溶液に不溶化するが、加熱された場合には、熱によりその相互作用が弱まりアルカリ水溶液に可溶化するものと推定される。

【0010】図1は、実施例1の平板印刷版の樹脂部断面の顕微鏡写真(SEM写真)である。この顕微鏡写真(SEM写真)からも明らかなように、本発明の平板印刷版の樹脂部においては、前記フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂と前記共重合体とが海島構造を形成している。連続相を形成するのが前記共重合体であり、島状に点在するのが前記フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂である。また、平板印刷版の樹脂の表面層は、前記フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂により形成されている。これらの海島構造等を有する平板印刷版は、前記フェノイの一ル性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂により形成されている。これらの海島構造等を有する平板印刷版は、前記フェノイの一ル性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂と前記共重合体とのブレンド重量比を50:50から5:95の範囲とした場合にのみ、得ることができる。

【0011】即ち、本発明においては、前記フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂と前記共重合体とが海島構造を形成して、前記共重合体中に前記フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂が島状に点在し、前記共重合体に包みこまれるような状態となる。このため全体としては、前記フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂の性質が緩和され50

4

て、耐溶剤性が大幅に改善されるものと推定される。さらに、本発明においては、光を吸収し熱を発生する物質は、前記共重合体より前記フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂との親和性が高く、表面層に偏在することになる。このため、表面層での発熱が多くなり、熱がアルミ支持体に吸収されることなく画像形成に有効に利用されて、現像ラチチュードが向上するものと推定される。

【0012】本発明によれば、ノボラック樹脂と本発明 10 の共重合体との相互作用により、画像部では、アルカリ 水溶液可溶性樹脂の溶解性を低下させることができ、画 像形成におけるディスクリミネーションが向上し、良好 な画像形成が可能となる。これにより、オニウム塩、キ ノンジアジド化合物類等の、可視領域に光吸収域 (35 0~500nm)を有する化合物の添加を必須としない ため、白色灯下でも使用でき、取扱い場所は黄色燈下に 制限されるという不便がない。また、前記フェノール性 水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂と前記共重合 体とが海島構造を形成することにより、印刷版の耐溶剤 20 性が大幅に向上し、印刷版へのクリーナー液の使用やU Vインキ等の特殊溶剤を含むインキの使用が可能とな る。さらに、界面である画像形成材料表面にも、前記フ エノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂が 光を吸収し熱を発生する物質を多く含んで偏在するた め、熱が画像形成に効率良く利用され、現像ラチチュー ドが驚異的に良化する。

[0013]

【発明の実施の形態】以下本発明を詳細に説明する。本発明に使用されるアルカリ水溶液可溶性高分子化合物は、フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂(以下、「フェノール性水酸基を有する樹脂」という。)と、前記(a)から(c)のうち少なくとも一つを共重合成分として10モル%以上含む共重合体(以下、「特定の共重合体」という。)である。

【0014】フェノール性水酸基を有する樹脂として は、例えばフェノールホルムアルデヒド樹脂、mークレ ゾールホルムアルデヒド樹脂、p-クレゾールホルムア ルデヒド樹脂、m-/p-混合クレゾールホルムアルデ ヒド樹脂、フェノール/クレゾール (m-, p-, また はm-/p-混合のいずれでもよい) 混合ホルムアルデ ヒド樹脂などのノボラック樹脂を挙げることができる。 【0015】これらのフェノール性水酸基を有する樹脂 は、重量平均分子量が500~2000で数平均分子 量が200~1000のものが好ましい。更に、米国 特許第4123279号明細書に記載されているよう に、tーブチルフェノールホルムアルデヒド樹脂、オク チルフェノールホルムアルデヒド樹脂のような、炭素数 3~8のアルキル基を置換基として有するフェノールと ホルムアルデヒドとの縮合物を併用してもよい。かかる フェノール性水酸基を有する樹脂は、1種類あるいは2

種類以上を組み合わせて使用してもよい。

【0016】本発明の特定の共重合体は、前記(a)か ら(c)のうち少なくとも一つを共重合成分として10 モル%以上含んでいることが必要とされ、20モル%以 上含むものがより好ましい。10モル%より少ないと、 フェノール性水酸基を有する樹脂との相互作用が不十分 となり現像ラチチュードが低下する。また、前記 (a) から(c)以外の他の共重合成分を含んでいてもよい。 【0017】(a)に該当するモノマーとは、1分子中

に、窒素原子上に少なくとも一つの水素原子が結合した*10

*スルホンアミド基と、重合可能な不飽和結合をそれぞれ 一つ以上有する低分子化合物からなるモノマーである。 その中でも、アクリロイル基、アリル基、またはビニロ キシ基と、置換あるいはモノ置換アミノスルホニル基ま たは置換スルホニルイミノ基とを有する低分子化合物が 好ましい。このような化合物としては、例えば、下記一 般式(I)~(V)で示される化合物が挙げられる。

[0018] 【化3】

$$CH_2 = C \begin{cases} R^3 \\ CO - X^3 - R^2 - SO_2 NH - R^3 \end{cases}$$
 (1)

$$CH_{z} = C \begin{cases} R^{4} \\ CO - X^{2} - R^{6} - NH - SO_{2} - R^{6} \end{cases}$$
 (II)

$$CH_2 = C \begin{cases} R^8 \\ R^9 - SO_2 NH_2 \end{cases}$$
 (III)

$$CH_{2} = C \begin{cases} R^{10} \\ R^{11} - O - Y^{1} - R^{12} - SO_{2} & NH - R^{13} \end{cases}$$
 (IV)

$$CH_2 = C \begin{cases} R^{14} \\ R^{15} - O - Y^2 - R^{16} - NHSO_2 - R^{17} \end{cases}$$
 (V)

【0019】式中、X¹、X² はそれぞれ-O-又は-NR⁷ ーを示す。R¹、R⁴ はそれぞれ水素原子又は一 CH_3 を表す。 R^2 、 R^5 、 R^9 、 R^{12} 、 R^{16} はそれぞ れ置換基を有していてもよい炭素数1~12のアルキレ 40 ン基、シクロアルキレン基、アリーレン基又はアラルキ レン基を表す。R³、R⁷、R¹³は水素原子、それぞれ 置換基を有していてもよい炭素数1~12のアルキル 基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を 示す。また、R⁶、R¹⁷は、それぞれ置換基を有してい てもよい炭素数1~12のアルキル基、シクロアルキル 基、アリール基、アラルキル基を示す。R[®]、R¹⁰、R 14は水素原子又は-CH3 を表す。R11、R15はそれぞ れ単結合又は置換基を有していてもよい炭素数1~12 のアルキレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基又 50 を好適に使用することができる。

はアラルキレン基を表す。Y¹、Y² はそれぞれ単結合 または一CO一を表す。

【0020】具体的には、m-アミノスルホニルフェニ ルメタクリレート、N-(p-アミノスルホニルフェニ ル) メタクリルアミド、N- (p-アミノスルホニルフ エニル) アクリルアミド等を好適に使用することができ る。

【0021】(b)に該当するモノマーとは、1分子中 に、下記の式で表される活性イミノ基と、重合可能な不 ・ 飽和結合をそれぞれ一つ以上有する低分子化合物からな るモノマーである。このような化合物としては、具体的 には、N-(p-トルエンスルホニル) メタクリルイミ ド、N- (p-トルエンスルホニル) アクリルイミド等

【0022】(c)に該当するモノマーとは、それぞれフェノール性水酸基を有するアクリルアミド、メタクリルアミド、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、またはヒドロキシスチレンからなるモノマーである。このような化合物としては、具体的には、Nー(4ーヒドロキシフェニル)アクリルアミド、Nー(4ーヒドロキシフェニル)メタクリルアミド、oーヒドロキシフェニルアクリレート、mーヒドロキシフェニルアクリレート、oーヒドロキシフェニルメタクリレート、mーヒドロキシフェニルメタクリレート、mーヒドロキシフェニルメタクリレート、pーヒドロキシスチレン、mーヒドロキシスチレン、pーヒドロキシスチレン等を好適に使用することができる。

【0023】他の共重合成分としては、例えば、下記 (1)~(12)に挙げるモノマーを用いることができ る。

- (1) 例えば、2-ヒドロキシエチルアクリレートまたは2-ヒドロキシエチルメタクリレート等の脂肪族水酸基を有するアクリル酸エステル類、およびメタクリル酸 20エステル類。
- (2) アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸ヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸ー2ークロロエチル、グリシジルアクリレート、Nージメチルアミノエチルアクリレート等のアルキルアクリレート。
- (3) メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸アミル、メタクリル酸ペキシル、メタクリル酸シクロへ 30 キシル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸ー2ークロロエチル、グリシジルメタクリレート、Nージメチルアミノエチルメタクリレート等のアルキルメタクリレート
- (4) アクリルアミド、メタクリルアミド、Nーメチロールアクリルアミド、Nーエチルアクリルアミド、Nーキシルメタクリルアミド、Nーシクロヘキシルアクリルアミド、Nーヒドロキシエチルアクリルアミド、Nーフェニルアクリルアミド、Nーニトロフェニルアクリルアミド等の 40 アクリルアミドもしくはメタクリルアミド。
- (5) エチルビニルエーテル、2-クロロエチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、フェニルビニルエーテル等のビニルエーテル類。

【0024】(6) ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニルブチレート、安息香酸ビニル等のビニルエステル類。

(7) スチレン、 α - メチルスチレン、メチルスチレ

- ン、クロロメチルスチレン等のスチレン類。
- (8) メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロ ピルビニルケトン、フェニルビニルケトン等のビニルケ トン類。
- (9) エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジェン、イソプレン等のオレフィン類。
- (10) Nービニルピロリドン、Nービニルカルバゾール、4ービニルピリジン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等。
- (11) マレイミド、N-アクリロイルアクリルアミド、N-アセチルメタクリルアミド、N-プロピオニルメタクリルアミド、N-(p-クロロベンゾイル) メタクリルアミド等の不飽和イミド。
- (12) アクリル酸、メタクリル酸、無水マレイン酸、 イタコン酸等の不飽和カルボン酸。

【0025】本発明の特定の共重合体は、重量平均分子量が2000以上、数平均分子量が1000以上のものが好ましく用いられる。さらに好ましくは、重量平均分子量が5000~30000、数平均分子量が2000~25000であり、分散度(重量平均分子量/数平均分子量)が1.1~10のものである。

【0026】かかる特定の共重合体は、1種類あるいは 2種類以上を組み合わせて使用してもよい。

【0027】前記フェノール性水酸基を有する樹脂と前記特定の共重合体との配合重量比は50:50から5:95の範囲にあることが必要であり、40:60から10:90の範囲にあることがより好ましい。これより前記フェノール性水酸基を有する樹脂の配合量が多くなると、海島構造が逆転し、耐溶剤性等を改善することができない。逆に、これより前記共重合体の配合量が多くなると、前記フェノール性水酸基を有する樹脂による表面層が薄くなり過ぎ、現像ラチチュードの向上が不十分となる。

【0028】これらフェノール性水酸基を有する樹脂と特定の共重合体とからなるアルカリ可溶性の高分子化合物は、それぞれ1種類あるいは2種類以上を組み合わせて使用してもよく、全印刷版材料固形分中、30~99重量%、好ましくは40~95重量%、特に好ましくは50~90重量%の添加量で用いられる。アルカリ可溶性の高分子化合物の添加量が30重量%未満であると記録層の耐久性が悪化し、また、99重量%を越えると感度、耐久性の両面で好ましくない。

【0029】本発明において、光を吸収し熱を発生する物質としては種々の顔料もしくは染料を用いる事ができる。顔料としては、市販の顔料およびカラーインデックス(C.I.)便覧、「最新顔料便覧」(日本顔料技術協会編、1977年刊)、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)、「印刷インキ技術」CMC出版、1984年刊)に記載されている顔料が利用でき

50 る。

10

【0030】顔料の種類としては、黒色顔料、黄色顔料、オレンジ色顔料、褐色顔料、赤色顔料、紫色顔料、紫色顔料、岩色顔料、緑色顔料、紫色顔料、紫色顔料、緑色顔料、緑色顔料、金属粉顔料、その他、ポリマー結合色素が挙げられる。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ顔料、フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、ペリレンおよびペリノン系顔料、チオインジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ジオキサジン系顔料、イソインドリノン系顔料、キノフタロン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、キノフタロン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロの質料、二トロ顔料、天然顔料、蛍光顔料、無機顔料、カーボンブラック等が使用できる。

【0031】これら顔料は表面処理をせずに用いてもよく、表面処理をほどこして用いてもよい。表面処理の方法には樹脂やワックスを表面コートする方法、界面活性剤を付着させる方法、反応性物質(例えば、シランカップリング剤やエポキシ化合物、ポリイソシアネート等)を顔料表面に結合させる方法等が考えられる。上記の表面処理方法は、「金属石鹸の性質と応用」(幸書房)、「印刷インキ技術」(CMC出版、1984年刊)およ 20び「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に記載されている。

【0032】顔料の粒径は0.01 μ m~10 μ mの範囲にあることが好ましく、0.05 μ m~1 μ mの範囲にあることがさらに好ましく、特に0.1 μ m~1 μ m の範囲にあることが好ましい。顔料の粒径が0.01 μ m未満のときは分散物の感光層塗布液中での安定性の点で好ましくなく、また、10 μ mを越えると感光層の均一性の点で好ましくない。顔料を分散する方法としては、インク製造やトナー製造等に用いられる公知の分散 30技術が使用できる。分散機としては、超音波分散器、サンドミル、アトライター、パールミル、スーパーミル、ボールミル、インペラー、デスパーザー、KDミル、コロイドミル、ダイナトロン、3本ロールミル、加圧ニーダー等が挙げられる。詳細は、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に記載がある。

【0033】染料としては、市販の染料および文献(例えば「染料便覧」有機合成化学協会編集、昭和45年刊)に記載されている公知のものが利用できる。具体的には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染 40料、アントラキノン染料、フタロシアニン染料、カルボニウム染料、キノンイミン染料、メチン染料、シアニン染料などの染料が挙げられる。本発明において、これらの顔料、もしくは染料のうち赤外光、もしくは近赤外光を吸収するものが、赤外光もしくは近赤外光を発光するレーザでの利用に適する点で特に好ましい。

【0034】そのような赤外光、もしくは近赤外光を吸収する顔料としてはカーボンブラックが好適に用いられる。また、赤外光、もしくは近赤外光を吸収する染料としては例えば特開昭58-125246号、特開昭59 50

-84356号、特開昭59-202829号、特開昭 60-787878年に記載されているシアニン染料、特開昭58-173696号、特開昭58-181690号、特開昭58-194595号等に記載されているメチン染料、特開昭58-112793号、特開昭58-224793号、特開昭59-48187号、特開昭 59-73996号、特開昭60-52940号、特開昭 60-63744号等に記載されているナフトキノン染料、特開昭58-112792号等に記載されているスクワリリウム色素、英国特許434,875号記載のシアニン染料等を挙げることができる。

【0035】また、染料として米国特許第5,156, 938号記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、ま た、米国特許第3,881,924号記載の置換された アリールベンゾ (チオ) ピリリウム塩、特開昭57-1 42645号(米国特許第4, 327, 169号)記載 のトリメチンチアピリリウム塩、特開昭58-1810 51号、同58-220143号、同59-41363 号、同59-84248号、同59-84249号、同 59-146063号、同59-146061号に記載 されているピリリウム系化合物、特開昭59-2161 46号記載のシアニン色素、米国特許第4,283,4 75号に記載のペンタメチンチオピリリウム塩等や特公 平5-13514号、同5-19702号公報に開示さ れているピリリウム化合物、Epolight III-1 78, Epolight III-130, Epoligh t III-125等は特に好ましく用いられる。

【0036】また、染料として特に好ましい別の例として米国特許第4,756,993号明細書中に式

(I)、(II)として記載されている近赤外吸収染料を 挙げることができる。これらの顔料もしくは染料は、印 刷版材料全固形分に対し0.01~50重量%、好まし くは0.1~10重量%、染料の場合特に好ましくは 0.5~10重量%、顔料の場合特に好ましくは3.1 ~10重量%の割合で印刷版材料中に添加することがで きる。顔料もしくは染料の添加量が0.01重量%未満 であると感度が低くなり、また50重量%を越えると感 光層の均一性が失われ、記録層の耐久性が悪くなる。こ れらの染料もしくは顔料は他の成分と同一の層に添加し てもよいし、別の層を設けそこへ添加してもよい。別の 層とする場合、本発明の熱分解性でありかつ分解しない 状態では該結着剤の溶解性を実質的に低下させる物質を 含む層に隣接する層へ添加するのが望ましい。また、染 料もしくは顔料と結着樹脂は同一の層が好ましいが、別 の層でも構わない。

【0037】本発明のポジ型感光性組成物には更に必要に応じて、種々の添加剤を添加することができる。例えばオニウム塩、oーキノンジアジド化合物、芳香族スルホン化合物、芳香族スルホン酸エステル化合物等の熱分解性であり、分解しない状態ではアルカリ水可溶性高分

子化合物の溶解性を実質的に低下させる物質を併用することは、画像部の現像液への溶解阻止性の向上を図る点では、好ましい。オニウム塩としてはジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等を挙げる事ができる。

【0038】本発明において用いられるオニウム塩とし て、好適なものとしては、例えば S. I. Schlesinger, Photogr. Sci. Eng., 18, 387(1974) , T. S. Bal et a 1, Polymer, 21, 423(1980) 、特開平5-158230 号公報に記載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069,055 号、同4,069,056 号、特開平3-140140号の明細書に記載 のアンモニウム塩、D. C. Necker et al, Macromolecul es, 17, 2468(1984), C. S. Wen et al, Teh, Proc. Co nf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988)、米国 特許第4,069,055 号、同4,069,056 号に記載のホスホニ ウム塩、J. V. Crivello et al, Macromorecules, 10 (6), 1307 (1977), Chem. & Eng. News, Nov. 28, p31 (1988)、欧州特許第104,143 号、米国特許第339,049 号、同第410,201 号、特開平2-150848号、特開平2-2965 20 14号に記載のヨードニウム塩、J. V. Crivello et al, P olymer J. 17, 73 (1985), J. V. Crivello et al. J. Org. Chem., 43, 3055 (1978), W. R. Watt et al, J. P olymer Sci., Polymer Chem. Ed., '22, 1789 (1984) 、 J. V. Crivello et al, Polymer Bull., 14, 279 (198 5) , J. V. Crivello et al, Macromorecules, 14(5) , 1141(1981), J. V. Crivello et al, J. Polymer Sc i., Polymer Chem. Ed., 17, 2877 (1979) 、欧州特許 第370,693 号、同233,567 号、同297,443 号、同297,44 2 号、米国特許第4,933,377 号、同3,902,114 号、同41 0,201 号、同339,049 号、同4,760,013 号、同4,734,44 4 号、同2,833,827 号、独国特許第2,904,626 号、同3, 604,580 号、同3,604,581 号に記載のスルホニウム塩、 J. V. Crivello et al, Macromorecules, 10(6), 1307 (1977), J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Pol ymer Chem. Ed., 17, 1047 (1979) に記載のセレノニウ ム塩、C. S. Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988)に記載のアルソニウム 塩等があげられる。

【0039】本発明において、ジアゾニウム塩が特に好 40 ましい。また、特に好適なジアゾニウム塩としては特開 平5-158230号公報記載のものがあげられる。好 適なキノンジアジド類としては。ーキノンジアジド化合物を挙げることができる。本発明に用いられる。ーキノンジアジド化合物は、少なくとも1個の。ーキノンジアジド基を有する化合物で、熱分解によりアルカリ可溶性を増すものであり、種々の構造の化合物を用いることができる。つまり、。ーキノンジアジドは熱分解により結着剤の溶解抑制能を失うことと、。ーキノンジアジド自身がアルカリ可溶性の物質に変化することの両方の効果 50

により感材系の溶解性を助ける。本発明に用いられる o ーキノンジアジド化合物としては、例えば、J. コーサー著「ライトーセンシティブ・システムズ」(John Wiley & Sons. Inc.)第339~352頁に記載の化合物が使用できるが、特に種々の芳香族ポリヒドロキシ化合物あるいは芳香族アミノ化合物と反応させた o ーキノンジアジドのスルホン酸エステルまたはスルホン酸アミドが好適である。また、特公昭43~28403号公報に記載されているようなベンゾキノン(1,2) ージアジドスルホン酸クロライドまたはナフトキノンー(1,2) ージアジドー5ースルホン酸クロライドとピロガロールーアセトン樹脂とのエステル、米国特許第3,046,120号および同第3,188,210号に記載されているベンゾキノンー(1,2) ージアジドスルホン酸クロライドまたはナフ

(1, 2) -ジアジドスルホン酸クロライドまたはナフトキノンー(1, 2) -ジアジドー5 -スルホン酸クロライドとフェノールーホルムアルデヒド樹脂とのエステルも好適に使用される。

【0040】さらにナフトキノンー(1,2)ージアジ ドー4-スルホン酸クロライドとフェノールホルムアル デヒド樹脂あるいはクレゾールーホルムアルデヒド樹脂 とのエステル、ナフトキノンー(1, 2) -ジアジドー 4-スルホン酸クロライドとピロガロールーアセトン樹 脂とのエステルも同様に好適に使用される。その他の有 用なoーキノンジアジド化合物としては、数多くの特許 に報告され知られている。例えば特開昭47-5303号、特 開昭48-63802 号、特開昭48-63803 号、特開昭48-96 575 号、特開昭49-38701 号、特開昭48-13354 号、特 公昭41-11222号、特公昭45-9610号、特公昭49-17481 号、米国特許第2,797,213 号、同第3,454,400 号、同 第3,544,323 号、同第3,573,917 号、同第3,674,495 号、同第3,785,825 号、英国特許第1,227,602 号、同第 1,251,345 号、同第1,267,005 号、同第1,329,888 号、 同第1,330,932 号、ドイツ特許第854,890 号などの各明 細書中に記載されているものをあげることができる。

【0041】oーキノンジアジド化合物の添加量は好ましくは印刷版材料全固形分に対し、 $1\sim50$ 重量%、更に好ましくは $5\sim30$ 重量%、特に好ましくは $10\sim3$ 0重量%の範囲である。これらの化合物は単一で使用できるが、数種の混合物として使用してもよい。

【0042】オニウム塩の対イオンとしては、四フッ化ホウ酸、六フッ化リン酸、トリイソプロピルナフタレンスルホン酸、5ーニトローoートルエンスルホン酸、5ースルホサリチル酸、2,5ージメチルベンゼンスルホン酸、2ーニトロベンゼンスルホン酸、3ークロロベンゼンスルホン酸、3ーブロモベンゼンスルホン酸、2ーフルオロカプリルナフタレンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、1ーナフトールー5ースルホン酸、2ーメトキシー4ーヒドロキシー5ーベンゾイルーベンゼンスルホン酸、及びパラトルエンスルホン酸等を挙げることがで

きる。これらの中でも特に六フッ化リン酸、トリイソプロピルナフタレンスルホン酸や2,5ージメチルベンゼンスルホン酸のごときアルキル芳香族スルホン酸が好適である。

【0043】oーキノンジアジド化合物以外の添加剤の添加量は、好ましくは $1\sim50$ 重量%、更に好ましくは $5\sim30$ 重量%、特に好ましくは $10\sim30$ 重量%である。本発明の添加剤と結着剤は、同一層へ含有させることが好ましい。

【0044】また、更に感度を向上させる目的で、環状 10 酸無水物類、フェノール類、有機酸類を併用することも できる。環状酸無水物としては米国特許第4,115,128 号 明細書に記載されている無水フタル酸、テトラヒドロ無 水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、3,6-エン ドオキシーΔ⁴ーテトラヒドロ無水フタル酸、テトラク ロル無水フタル酸、無水マレイン酸、クロル無水マレイ ン酸、α-フェニル無水マレイン酸、無水コハク酸、無 水ピロメリット酸などが使用できる。フェノール類とし ては、ビスフェノールA、pーニトロフェノール、pー エトキシフェノール、2、4、4′ートリヒドロキシベ 20 ンゾフェノン、2、3、4-トリヒドロキシベンゾフェ ノン、4-ヒドロキシベンゾフェノン、4,4',4" ートリヒドロキシトリフェニルメタン、4,4', テトラメチルトリフェニルメタンなどが挙げられる。更 に、有機酸類としては、特開昭60-88942 号、特開平2 -96755 号公報などに記載されている、スルホン酸類、 スルフィン酸類、アルキル硫酸類、ホスホン酸類、リン 酸エステル類およびカルボン酸類などがあり、具体的に は、p-トルエンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホ 30 ン酸、pートルエンスルフィン酸、エチル硫酸、フェニ ルホスホン酸、フェニルホスフィン酸、リン酸フェニ ル、リン酸ジフェニル、安息香酸、イソフタル酸、アジ ピン酸、p-トルイル酸、3,4-ジメトキシ安息香 酸、フタル酸、テレフタル酸、4-シクロヘキセンー 1, 2-ジカルボン酸、エルカ酸、ラウリン酸、n-ウ ンデカン酸、アスコルビン酸などが挙げられる。上記の 環状酸無水物、フェノール類および有機酸類の印刷版材 料中に占める割合は、0.05~20重量%が好まし く、より好ましくは0.1~15重量%、特に好ましく 40 は0.1~10重量%である。

【0045】また、本発明における印刷版材料中には、 現像条件に対する処理の安定性を広げるため、特開昭62 -251740号公報や特開平3-208514号公報に記載されて いるような非イオン界面活性剤、特開昭59-121044号公 報、特開平4-13149号公報に記載されているような両 性界面活性剤を添加することができる。非イオン界面活 性剤の具体例としては、ソルビタントリステアレート、 ソルビタンモノパルミテート、ソルビタントリオレー ト、ステアリン酸モノグリセリド、ポリオキシエチレン 50 ノニルフェニルエーテル等が挙げられる。両面活性剤の具体例としては、アルキルジ(アミノエチル)グリシン、アルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩、2-アルキルーN-カルボキシエチルーN-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインやN-テトラデシルーN, N-ベタイン型(例えば、商品名「アモーゲンK」:第一工業(株)製)等が挙げられる。 上記非イオン界面活性剤および両性界面活性剤の印刷版材料中に占める割合は、 $0.05\sim15$ 重量%が好ましく、より好ましくは $0.1\sim5$ 重量%である。

【0046】本発明における印刷版材料中には、露光に よる加熱後直ちに可視像を得るための焼き出し剤や、画 像着色剤としての染料や顔料を加えることができる。焼 き出し剤としては、露光による加熱によって酸を放出す る化合物(光酸放出剤)と塩を形成し得る有機染料の組 合せを代表として挙げることができる。具体的には、特 開昭50-36209 号、同53-8128号の各公報に記載されて いる o ーナフトキノンジアジドー4 - スルホン酸ハロゲ ニドと塩形成性有機染料の組合せや、特開昭53-36223 号、同54-74728 号、同60-3626号、同61-143748号。 同61-151644号および同63-58440 号の各公報に記載さ れているトリハロメチル化合物と塩形成性有機染料の組 合せを挙げることができる。かかるトリハロメチル化合 物としては、オキサゾール系化合物とトリアジン系化合 物とがあり、どちらも経時安定性に優れ、明瞭な焼き出 し画像を与える。

【0047】画像の着色剤としては、前述の塩形成性有 機染料以外に他の染料を用いることができる。塩形成性 有機染料を含めて、好適な染料として油溶性染料と塩基 性染料をあげることができる。具体的にはオイルイエロ ー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク# 312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、オ イルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラ ックBS、オイルブラックT-505(以上オリエント 化学工業(株)製)、ビクトリアピュアブルー、クリス タルバイオレット(CI42555)、メチルバイオレ ット(CI42535)、エチルバイオレット、ローダ ミンB(CI145170B)、マラカイトグリーン (CI42000)、メチレンブルー (CI5201 5) などを挙げることができる。また、特開昭62-2932 47号公報に記載されている染料は特に好ましい。これら の染料は、印刷版材料全固形分に対し、0.01~10 重量%、好ましくは0.1~3重量%の割合で印刷版材 料中に添加することができる。更に本発明の印刷版材料 中には必要に応じ、塗膜の柔軟性等を付与するために可 塑剤が加えられる。例えば、ブチルフタリル、ポリエチ レングリコール、クエン酸トリブチル、フタル酸ジエチ ル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジヘキシル、フタル酸 ジオクチル、リン酸トリクレジル、リン酸トリブチル、 リン酸トリオクチル、オレイン酸テトラヒドロフルフリ

ル、アクリル酸またはメタクリル酸のオリゴマーおよび ポリマー等が用いられる。

【0048】本発明の画像記録材料は、通常上記各成分 を溶媒に溶かして、適当な支持体上に塗布することによ り製造することができる。ここで使用する溶媒として は、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、メチル エチルケトン、メタノール、エタノール、プロパノー ル、エチレングリコールモノメチルエーテル、1-メト キシー2ープロパノール、2ーメトキシエチルアセテー ト、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、ジメトキ 10 シエタン、乳酸メチル、乳酸エチル、N,N-ジメチル アセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、テトラ メチルウレア、Nーメチルピロリドン、ジメチルスルホ キシド、スルホラン、γーブチロラクトン、トルエン等 をあげることができるがこれに限定されるものではな い。これらの溶媒は単独あるいは混合して使用される。 溶媒中の上記成分(添加剤を含む全固形分)の濃度は、 好ましくは1~50重量%である。また塗布、乾燥後に 得られる支持体上の塗布量(固形分)は、用途によって 異なるが、感光性印刷版についていえば一般的に0.5 20 $\sim 5.0 \text{ g/m}^2$ が好ましい。塗布する方法としては、 種々の方法を用いることができるが、例えば、バーコー ター塗布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布、デ イップ塗布、エアーナイフ塗布、ブレード塗布、ロール **塗布等を挙げることができる。塗布量が少なくなるにつ** れて、見かけの感度は大になるが、感光膜の皮膜特性は 低下する。本発明における感光性層中には、塗布性を良 化するための界面活性剤、例えば特開昭62-170950号公 報に記載されているようなフッ素系界面活性剤を添加す ることができる。好ましい添加量は、全印刷版材料の 0.01~1重量%さらに好ましくは0.05~0.5 重量%である。

【0049】本発明に使用される支持体としては、寸度 的に安定な板状物であり、例えば、紙、プラスチック (例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレ ン等) がラミネートされた紙、金属板 (例えば、アルミ ニウム、亜鉛、銅等)、プラスチックフィルム(例え ば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン 酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、 硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエ 40 チレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネ ート、ポリビニルアセタール等)、上記のごとき金属が ラミネート、もしくは蒸着された紙、もしくはプラスチ ックフィルム等が含まれる。本発明の支持体としては、 ポリエステルフィルム又はアルミニウム板が好ましく、 その中でも寸法安定性がよく、比較的安価であるアルミ ニウム板は特に好ましい。好適なアルミニウム板は、純 アルミニウム板およびアルミニウムを主成分とし、微量 の異元素を含む合金板であり、更にアルミニウムがラミ ネートもしくは蒸着されたプラスチックフィルムでもよ 50 16

い。アルミニウム合金に含まれる異元素には、ケイ素、 鉄、マンガン、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビス マス、ニッケル、チタンなどがある。合金中の異元素の 含有量は高々10重量%以下である。本発明において特 に好適なアルミニウムは、純アルミニウムであるが、完 全に純粋なアルミニウムは精錬技術上製造が困難である ので、僅かに異元素を含有するものでもよい。このよう に本発明に適用されるアルミニウム板は、その組成が特 定されるものではなく、従来より公知公用の素材のアル ミニウム板を適宜に利用することができる。本発明で用 いられるアルミニウム板の厚みはおよそ0.1mm~ 0.6mm程度、好ましくは0.15mm~0.4m m、特に好ましくは $0.2mm\sim0.3mm$ である。 【0050】アルミニウム板を粗面化するに先立ち、所 望により、表面の圧延油を除去するための例えば界面活 性剤、有機溶剤またはアルカリ性水溶液などによる脱脂 処理が行われる。アルミニウム板の表面の粗面化処理 は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗 面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法 および化学的に表面を選択溶解させる方法により行われ る。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨 法、ブラスト研磨法、バフ研磨法などの公知の方法を用 いることができる。また、電気化学的な粗面化法として は塩酸または硝酸電解液中で交流または直流により行う 方法がある。また、特開昭54-63902号公報に開 示されているように両者を組み合わせた方法も利用する ことができる。この様に粗面化されたアルミニウム板 は、必要に応じてアルカリエッチング処理および中和処 理された後、所望により表面の保水性や耐摩耗性を高め るために陽極酸化処理が施される。アルミニウム板の陽 極酸化処理に用いられる電解質としては、多孔質酸化皮 膜を形成する種々の電解質の使用が可能で、一般的には 硫酸、リン酸、蓚酸、クロム酸あるいはそれらの混酸が 用いられる。それらの電解質の濃度は電解質の種類によ って適宜決められる。

【0051】陽極酸化の処理条件は用いる電解質により 種々変わるので一概に特定し得ないが一般的には電解質 の濃度が1~80重量%溶液、液温は5~70℃、電流 密度5~60A/dm²、電圧1~100V、電解時間 10秒~5分の範囲であれば適当である。陽極酸化皮膜 の量は1.0g/m²より少ないと耐刷性が不十分であ ったり、平版印刷版の非画像部に傷が付き易くなって、 印刷時に傷の部分にインキが付着するいわゆる「傷汚 れ」が生じ易くなる。陽極酸化処理を施された後、アル ミニウム表面は必要により親水化処理が施される。本発 明に使用される親水化処理としては、米国特許第2,714、 066 号、同第3,181,461 号、第3,280,734 号および第3, 902,734 号に開示されているようなアルカリ金属シリケ ート(例えばケイ酸ナトリウム水溶液)法がある。この 方法においては、支持体がケイ酸ナトリウム水溶液で浸

漬処理されるかまたは電解処理される。他に特公昭36-22063・号公報に開示されているフッ化ジルコン酸カリウ ムおよび米国特許第3,276,868 号、同第4,153,461 号、 同第4,689,272 号に開示されているようなポリビニルホ スホン酸で処理する方法などが用いられる。

【0052】本発明の画像記録材料は、支持体上にポジ 型の印刷版材料を設けたものであるが、必要に応じてそ の間に下塗層を設けることができる。下塗層成分として は種々の有機化合物が用いられ、例えば、カルボキシメ チルセルロース、デキストリン、アラビアガム、2-ア 10 ミノエチルホスホン酸などのアミノ基を有するホスホン 酸類、置換基を有してもよいフェニルホスホン酸、ナフ チルホスホン酸、アルキルホスホン酸、グリセロホスホ ン酸、メチレンジホスホン酸およびエチレンジホスホン 酸などの有機ホスホン酸、置換基を有してもよいフェニ ルリン酸、ナフチルリン酸、アルキルリン酸およびグリ セロリン酸などの有機リン酸、置換基を有してもよいフ ェニルホスフィン酸、ナフチルホスフィン酸、アルキル ホスフィン酸およびグリセロホスフィン酸などの有機ホ スフィン酸、グリシンやβ-アラニンなどのアミノ酸 類、およびトリエタノールアミンの塩酸塩などのヒドロ キシ基を有するアミンの塩酸塩等から選ばれるが、2種 以上混合して用いてもよい。

【0053】この有機下塗層は次のような方法で設ける ことができる。即ち、水またはメタノール、エタノー ル、メチルエチルケトンなどの有機溶剤もしくはそれら の混合溶剤に上記の有機化合物を溶解させた溶液をアル ミニウム板上に塗布、乾燥して設ける方法と、水または メタノール、エタノール、メチルエチルケトンなどの有 機溶剤もしくはそれらの混合溶剤に上記の有機化合物を 30 一溶解させた溶液に、アルミニウム板を浸漬して上記化合 物を吸着させ、その後水などによって洗浄、乾燥して有 機下塗層を設ける方法である。前者の方法では、上記の 有機化合物の0.005~10重量%の濃度の溶液を種 々の方法で塗布できる。また後者の方法では、溶液の濃 度は0.01~20重量%、好ましくは0.05~5重 量%であり、浸渍温度は20~90℃、好ましくは25 ~50℃であり、浸漬時間は0.1秒~20分、好ましく は2秒~1分である。これに用いる溶液は、アンモニ ア、トリエチルアミン、水酸化カリウムなどの塩基性物 40 質や、塩酸、リン酸などの酸性物質により p H 1 ~ 1 2 の範囲に調整することもできる。また、画像記録材料の 調子再現性改良のために黄色染料を添加することもでき る。有機下塗層の被覆量は、2~200mg/m²が適 当であり、好ましくは $5\sim100\,\mathrm{m\,g/m^2}$ である。上 記の被覆量が2mg/m²よりも少ないと十分な耐刷性 能が得られない。また、200mg/m² より大きくて も同様である。

【0054】上記のようにして作成されたポジ型画像記 録材料は、通常、像露光、現像処理を施される。像露光 50

に用いられる活性光線の光源としては、例えば、水銀 灯、メタルハライドランプ、キセノンランプ、ケミカル ランプ、カーボンアーク灯等がある。放射線としては、 電子線、X線、イオンビーム、遠赤外線などがある。ま たg線、i線、Deep-UV光、髙密度エネルギービーム (レーザービーム)も使用される。レーザービームとし てはヘリウム・ネオンレーザー、アルゴンレーザー、ク リプトンレーザー、ヘリウム・カドミウムレーザー、K r Fエキシマレーザー等が挙げられる。本発明において は、近赤外から赤外領域に発光波長を持つ光源が好まし く、固体レーザ、半導体レーザが特に好ましい。

【0055】本発明の画像記録材料の現像液および補充 液としては従来より知られているアルカリ水溶液が使用 できる。例えば、ケイ酸ナトリウム、同カリウム、第3 リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、第2 リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸 ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸水素ナ トリウム、同カリウム、同アンモニウム、ほう酸ナトリ ウム、同カリウム、同アンモニウム、水酸化ナトリウ ム、同アンモニウム、同カリウムおよび同リチウムなど の無機アルカリ塩が挙げられる。また、モノメチルアミ ン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノエチルア ミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、モノイソプ ロピルアミン、ジイソプロピルアミン、トリイソプロピ ルアミン、nーブチルアミン、モノエタノールアミン、 ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノイソ プロパノールアミン、ジイソプロパノールアミン、エチ レンイミン、エチレンジアミン、ピリジンなどの有機ア ルカリ剤も用いられる。これらのアルカリ剤は単独もし くは2種以上を組み合わせて用いられる。これらのアル カリ剤の中で特に好ましい現像液は、ケイ酸ナトリウ ム、ケイ酸カリウム等のケイ酸塩水溶液である。その理 由はケイ酸塩の成分である酸化珪素SiO2 とアルカリ金 属酸化物 M20の比率と濃度によって現像性の調節が可能 となるためであり、例えば、特開昭54-62004 号公報、 特公昭57-7427号に記載されているようなアルカリ金属 ケイ酸塩が有効に用いられる。

【0056】更に自動現像機を用いて現像する場合に は、現像液よりもアルカリ強度の高い水溶液 (補充液) を現像液に加えることによって、長時間現像タンク中の 現像液を交換する事なく、多量のPS版を処理できるこ とが知られている。本発明においてもこの補充方式が好 ましく適用される。現像液および補充液には現像性の促 進や抑制、現像カスの分散および印刷版画像部の親イン キ性を高める目的で必要に応じて種々の界面活性剤や有 機溶剤を添加できる。好ましい界面活性剤としては、ア ニオン系、カチオン系、ノニオン系および両性界面活性 剤があげられる。更に現像液および補充液には必要に応 じて、ハイドロキノン、レゾルシン、亜硫酸、亜硫酸水 素酸などの無機酸のナトリウム塩、カリウム塩等の還元

剤、更に有機カルボン酸、消泡剤、硬水軟化剤を加える こともできる。上記現像液および補充液を用いて現像処 理された印刷版は水洗水、界面活性剤等を含有するリン ス液、アラビアガムや澱粉誘導体を含む不感脂化液で後 処理される。本発明の画像記録材料を印刷版として使用 する場合の後処理としては、これらの処理を種々組み合 わせて用いることができる。

【0057】近年、製版・印刷業界では製版作業の合理 化および標準化のため、印刷版用の自動現像機が広く用 いられている。この自動現像機は、一般に現像部と後処 10 理部からなり、印刷版を搬送する装置と各処理液槽およ びスプレー装置からなり、露光済みの印刷版を水平に搬 送しながら、ポンプで汲み上げた各処理液をスプレーノ ズルから吹き付けて現像処理するものである。また、最 近は処理液が満たされた処理液槽中に液中ガイドロール などによって印刷版を浸漬搬送させて処理する方法も知 られている。このような自動処理においては、各処理液 に処理量や稼働時間等に応じて補充液を補充しながら処 理することができる。また、実質的に未使用の処理液で 処理するいわゆる使い捨て処理方式も適用できる。 20

【0058】本発明の画像記録材料を感光性平版印刷版として使用する場合について説明する。画像露光し、現像し、水洗及び/又はリンス及び/又はガム引きして得られた平版印刷版に不必要な画像部(例えば原画フィルムのフィルムエッジ跡など)がある場合には、その不必要な画像部の消去が行なわれる。このような消去は、例えば特公平2-13293号公報に記載されているような消去液を不必要画像部に塗布し、そのまま所定の時間放置したのちに水洗することにより行なう方法が好ましいが、特開平59-174842号公報に記載されているようなオ30プティカルファイバーで導かれた活性光線を不必要画像部に照射したのち現像する方法も利用できる。

【0059】以上のようにして得られた平版印刷版は所望により不感脂化ガムを塗布したのち、印刷工程に供することができるが、より一層の高耐刷力の平版印刷版としたい場合にはバーニング処理が施される。平版印刷版をバーニングする場合には、バーニング前に特公昭61-2518号、同55-28062号、特開昭62-31859号、同61-159655号の各公報に記載されているような整面液で処理することが好ましい。その方法としては、該整面液を浸み込ませたスポンジや脱脂綿にて、平版印刷版上に塗布するか、整面液を満たしたバット中に印刷版を浸漬して塗布する方法や、自動コーターによる塗布などが適用される。また、塗布した後でスキージ、あるいは、スキージローラーで、その塗布量を均一にすることは、より好ましい結果を与える。

【0060】整面液の塗布量は一般に $0.03\sim0.8$ g/ m^2 (乾燥重量)が適当である。整面液が塗布された平版印刷版は必要であれば乾燥された後、バーニングプロセッサー(たとえば富士写真フイルム(株)より販 50

売されているバーニングプロセッサー:「BP-130 0」)などで高温に加熱される。この場合の加熱温度及 び時間は、画像を形成している成分の種類にもよるが、 180~300℃の範囲で1~20分の範囲が好まし い。

【0061】バーニング処理された平版印刷版は、必要に応じて適宜、水洗、ガム引きなどの従来より行なわれている処理を施こすことができるが水溶性高分子化合物等を含有する整面液が使用された場合にはガム引きなどのいわゆる不感脂化処理を省略することができる。この様な処理によって得られた平版印刷版はオフセット印刷機等にかけられ、多数枚の印刷に用いられる。

[0062]

【実施例】以下、本発明を実施例に従って説明するが、 本発明の範囲はこれらの実施例に限定されない。

【0063】〔特定の共重合体の合成〕

合成例1 (特定の共重合体1)

提拌機、冷却管及び滴下ロートを備えた500ml三ツロフラスコにメタクリル酸31.0g(0.36モ20ル)、クロロギ酸エチル39.1g(0.36モル)及びアセトニトリル200mlを入れ、氷水浴で冷却しながら混合物を攪拌した。この混合物にトリエチルアミン36.4g(0.36モル)を約1時間かけて滴下ロートにより滴下した。滴下終了後、氷水浴をとり去り、室温下で30分間混合物を攪拌した。

【0064】この反応混合物に、p-Pミノベンゼンスルホンアミド51.7g (0.30モル)を加え、油浴にて70℃に温めながら混合物を1時間攪拌した。反応終了後、この混合物を水1リットルにこの水を攪拌しながら投入し、30分間得られた混合物を攪拌した。この混合物をろ過して析出物を取り出し、これを水500m1でスラリーにした後、このスラリーをろ過し、得られた固体を乾燥することによりN-(p-Pミノスルホニルフェニル)メタクリルアミドの白色固体が得られた(収量46.9g)。

【0065】次に攪拌機、冷却管及び滴下ロートを備えた20ml 三ツロフラスコに、Nー(p-rミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド4.61g(0.0192 たル)、メタクリル酸エチル2.94g(0.0258 たル)、アクリロニトリル0.80g(0.015 たル)及びN,Nージメチルアセトアミド20gを入れ、湯水浴により65℃に加熱しながら混合物を攪拌した。この混合物に「V-65」(和光純薬(株)製)0.15gを加え65℃に保ちながら窒素気流下2時間混合物を攪拌した。この反応混合物にさらにNー(p-rミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド4.61g、メタクリル酸エチル2.94g、アクリロニトリル0.80g、N,Nージメチルアセトアミド及び「V-65」0.15gの混合物を2時間かけて滴下ロートにより滴下した。滴下終了後さらに65℃で2時間得られ

た混合物を攪拌した。反応終了後メタノール40gを混合物に加え、冷却し、得られた混合物を水2リットルにこの水を攪拌しながら投入し、30分混合物を攪拌した後、析出物をろ過により取り出し、乾燥することにより15gの白色固体を得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによりこの特定の共重合体1の重量平均分子量(ポリスチレン標準)を測定したところ53、000であった。

【0066】合成例2(特定の共重合体2)

合成例1の重合反応において、N-(p-アミノスルホ 10 ニルフェニル)メタクリルアミド4.61g(0.01 92モル)をN-(p-ヒドロキシフェニル)メタクリルアミド3.40g(0.0192モル)に変えた以外は、合成例1と同様に重合反応を行い、重量平均分子量(ポリスチレン標準)47,000の特定の共重合体2*

下塗り液

β-アラニン メタノール 水 *を得た。

【0067】 [基板の作製] 厚み0.3 mmのアルミニウム板(材質1050)をトリクロロエチレンで洗浄して脱脂した後、ナイロンブラシと400メッシュのパミスー水懸濁液を用いこの表面を砂目立てし、水でよく洗浄した。この板を45 $^{\circ}$ の25 $^{\circ}$ %水酸化ナトリウム水溶液に9秒間浸漬してエッチングを行い、水洗後、さらに20 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 0間浸漬し、水洗した。この時の砂目立て表面のエッチング量は約3 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 0あった。次にこの板を7 $^{\circ}$ 6硫酸を電解液として電流密度15 $^{\circ}$ 6 $^{\circ}$ 6 $^{\circ}$ 7 $^{\circ}$ 7 $^{\circ}$ 6 $^{\circ}$ 7 $^{\circ}$ 7 $^{\circ}$ 7 $^{\circ}$ 8 $^{\circ}$ 9 $^{\circ}$ 9

[0068]

0.5 g 95 g 5 g

【0069】さらに、珪酸ナトリウム 2.5重量%水溶 20%膜を 80 \mathbb{C} で 15秒間乾燥し基板を得た。乾燥後の塗膜液で 30 \mathbb{C} で 10秒処理し、下記下塗り液を塗布し、塗※ の被覆量は 15 mg/m²であった。

下塗り液

下記化合物メタノール

水

0.3 g 100 g 1 g

[0070]

★ ★【化4】 -(CH₂-CH)₁₅ 分子量2.8万 COOH CH₂N⁺Et₃ Cl⁻

【0071】実施例1

得られた基板に以下の感光液1を塗布量が1.8g/m²になるよう塗布し、平版印刷版を得た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写真(SEM写真)を☆

☆撮影したところ、海島構造を形成していることが確認で きた。顕微鏡写真(SEM写真)を図1に示す。

[0072]

感光液1

特定の共重合体1

0.75g

m, p-クレゾールノボラック (m, p比=6/4、重量平均分子量3, 50

0、未反応クレゾール 0.5重量%含有)

0.25g

p - トルエンスルホン酸

0.003g

テトラヒドロ無水フタル酸

0. 03g

シアニン染料A (下記構造)

0.017g

ビクトリアピュアブルーBOHの対イオンを1-ナフタレンスルホン酸アニオ

ンにした染料

0.015g

メガファックF-177

(大日本インキ化学工業(株)製、フッ素系界面活性剤) O. O5g

γーブチルラクトン

10 g

メチルエチルケトン

1 0 g

1-メトキシー2-プロパノール

1 g

[0073]

【0074】比較例1

実施例1で用いた感光液の特定の共重合体1の添加量を 1. 0gとし、m, p-クレゾールノボラックを添加し なかった以外は、実施例1と同様にして、平版印刷版を 得た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写 真(SEM写真)を撮影して確認したところ、海島構造 は形成されていなかった。

【0075】比較例2

実施例1で用いた感光液の特定の共重合体1を添加せ ず、m, p-クレゾールノボラックの添加量を1.0g とした以外は、実施例1と同様にして、平版印刷版を得 20 形成されていなかった。 た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写真 (SEM写真)を撮影して確認したところ、海島構造は 形成されていなかった。

【0076】比較例3

実施例1で用いた感光液の特定の共重合体1の添加量を 0. 45 gとし、m, p-クレゾールノボラックの添加 量を0.55gとした以外は、実施例1と同様にして、 平版印刷版を得た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断 面の顕微鏡写真(SEM写真)を撮影して確認したとこ ろ、海島構造は形成されていなかった。

【0077】実施例2

実施例1で用いた感光液に、熱分解性でありかつ分解し ない状態では該結着剤の溶解性を実質的に低下させる物 質として、ナフトキノン-1, 2-ジアジド-5-スル*

感光液2

特定の共重合体1

m, p-クレゾールノボラック (m, p比=6/4、重量平均分子量3, 50

0、未反応クレゾール0.5重量%含有) 0.6g

p - トルエンスルホン酸 0.003g

テトラヒドロ無水フタル酸 0.03g

シアニン染料B (下記構造) 0.017g

エチルバイオレット (オリエント化学工業 (株) 製) の対イオンを1-ナフタ

レンスルホン酸アニオンにした染料 メガファックF-177

(大日本インキ化学工業(株)製、フッ素系界面活性剤) 0.05g

ッーブチルラクトン 10 g

メチルエチルケトン 10 g

1-メトキシー2-プロパノール 3 g

[0083] 【化6】

*ホン酸クロリドと2、3、4-トリヒドロキシベンゾフ ェノンとのエステル化物 (エステル化率90%) 0.0 8gを添加した以外は、実施例1と同様にして、平版印 刷版を得た。樹脂部分を基板から一部剝離し、断面の顕 微鏡写真(SEM写真)を撮影したところ、海島構造を 形成していることが確認できた。

24

【0078】比較例4

実施例2で用いた感光液の特定の共重合体1の添加量を 1. 0gとし、m, p-クレゾールノボラックを添加し 10 なかった以外は、実施例2と同様にして、平版印刷版を 得た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写 真(SEM写真)を撮影して確認したところ、海島構造 は形成されていなかった。

【0079】比較例5

実施例2で用いた感光液の特定の共重合体1を添加せ ず、m, p-クレゾールノボラックの添加量を1.0g とした以外は、実施例2と同様にして、平版印刷版を得 た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写真 (SEM写真)を撮影して確認したところ、海島構造は

【0080】比較例6

実施例2で用いた感光液の特定の共重合体1の添加量を 0. 45gとし、m、p-クレゾールノボラックの添加 量を0.55gとした以外は、実施例2と同様にして、 平版印刷版を得た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断 面の顕微鏡写真(SEM写真)を撮影して確認したとこ ろ、海島構造は形成されていなかった。

【0081】実施例3

得られた基板に以下の感光液2を塗布量が1.8g/m 30 2になるよう塗布し、平版印刷版を得た。樹脂部分を基 板から一部剥離し、断面の顕微鏡写真(SEM写真)を 撮影したところ、海島構造を形成していることが確認で きた。

[0082]

0.015g

シアニン染料B

【0084】比較例7

実施例3で用いた感光液の特定の共重合体1の添加量を なかった以外は、実施例3と同様にして、平版印刷版を 得た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写 真(SEM写真)を撮影して確認したところ、海島構造 は形成されていなかった。

【0085】比較例8

実施例3で用いた感光液の特定の共重合体1を添加せ ず、m, p-クレゾールノボラックの添加量を1.0g とした以外は、実施例3と同様にして、平版印刷版を得 た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写真 (SEM写真)を撮影して確認したところ、海島構造は 20 形成されていなかった。

【0086】比較例9

実施例3で用いた感光液の特定の共重合体1の添加量を 0. 40gとし、m, p-クレゾールノボラックの添加 量を0.60gとした以外は、実施例3と同様にして、 平版印刷版を得た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断 面の顕微鏡写真(SEM写真)を撮影して確認したとこ ろ、海島構造は形成されていなかった。

【0087】実施例4

ない状態では該結着剤の溶解性を実質的に低下させる物 質として、ナフトキノン-1、2-ジアジド-5-スル ホニルクロリドとピロガロールーアセトン樹脂とのエス テル化合物 (米国特許第3, 635, 709号明細書実*

1-メトキシー2-プロパノール

*施例1に記載されているもの) 0.20gを添加した以 外は、実施例3と同様にして、平版印刷版を得た。樹脂 部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写真 (SEM 写真)を撮影したところ、海島構造を形成していること が確認できた。

【0088】比較例10

実施例4で用いた感光液の特定の共重合体1の添加量を 1. 0 g とし、m, p - クレゾールノボラックを添加し なかった以外は、実施例4と同様にして、平版印刷版を 1. 0gとし、m, p ークレゾールノボラックを添加し 10 得た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写 真(SEM写真)を撮影して確認したところ、海島構造 は形成されていなかった。

【0089】比較例11

実施例4で用いた感光液の特定の共重合体1を添加せ ず、m, p-クレゾールノボラックの添加量を1.0g とした以外は、実施例4と同様にして、平版印刷版を得 た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写真 (SEM写真)を撮影して確認したところ、海島構造は 形成されていなかった。

【0090】比較例12

実施例4で用いた感光液の特定の共重合体1の添加量を 0. 40gとし、m, p-クレゾールノボラックの添加 量を0.60gとした以外は、実施例4と同様にして、 平版印刷版を得た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断 面の顕微鏡写真(SEM写真)を撮影して確認したとこ ろ、海島構造は形成されていなかった。

【0091】実施例5

得られた基板に以下の感光液3を塗布量が1.8g/m ² になるよう塗布し、平版印刷版を得た。樹脂部分を基 実施例3で用いた感光液に、熱分解性でありかつ分解し 30 板から一部剥離し、断面の顕微鏡写真 (SEM写真) を 撮影したところ、海島構造を形成していることが確認で きた。

5 g

[0092]

感光液3

特定の共重合体 2 0.9gフェノール/ホルムアルデヒド ノボラック樹脂(重量平均分子量11,00 0、未反応フェノール0.5重量%含有) 0.1gp - トルエンスルホン酸 0.003gテトラヒドロ無水フタル酸 0.03gシアニン染料B 0.028g ビクトリアピュアブルーBOHの対イオンを1-ナフタレンスルホン酸アニオ ンにした染料 0.015gメガファックF-177 (大日本インキ化学工業(株)製、フッ素系界面活性剤) 0.05gッーブチルラクトン 10 g メチルエチルケトン 5 g

【0093】比較例13

1. 0gとし、フェノール/ホルムアルデヒド ノボラ 実施例5で用いた感光液の特定の共重合体2の添加量を 50 ック樹脂を添加しなかった以外は、実施例5と同様にし て、平版印刷版を得た。樹脂部分を基板から一部剥離 し、断面の顕微鏡写真(SEM写真)を撮影して確認し たところ、海島構造は形成されていなかった。

【0094】比較例14

実施例5で用いた感光液の特定の共重合体2を添加せず、フェノール/ホルムアルデヒド ノボラック樹脂の添加量を1.0gとした以外は、実施例5と同様にして、平版印刷版を得た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写真(SEM写真)を撮影して確認したところ、海島構造は形成されていなかった。

【0095】比較例15

実施例5で用いた感光液の特定の共重合体2の添加量を0.40gとし、フェノール/ホルムアルデヒド ノボラック樹脂の添加量を0.60gとした以外は、実施例5と同様にして、平版印刷版を得た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写真(SEM写真)を撮影して確認したところ、海島構造は形成されていなかった。

【0096】実施例6

実施例5で用いた感光液に、熱分解性でありかつ分解し 20 ない状態では該結着剤の溶解性を実質的に低下させる物質として、2,5ージブトキシー4ーモルホリノーベンゼンジアゾニウムヘキサフルオロホスフェート0.26gを添加した以外は、実施例5と同様にして、平版印刷版を得た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写真(SEM写真)を撮影したところ、海島構造を形成していることが確認できた。

【0097】比較例16

実施例6で用いた感光液の特定の共重合体2の添加量を 0.96gとし、フェノール/ホルムアルデヒド ノボ 30 ラック樹脂の添加量を 0.04gとした以外は、実施例 6と同様にして、平版印刷版を得た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写真(SEM写真)を撮影して確認したところ、海島構造は形成されていなかった。

【0098】比較例17

実施例6で用いた感光液の特定の共重合体2を添加せず、フェノール/ホルムアルデヒド ノボラック樹脂の添加量を1.0gとした以外は、実施例6と同様にして、平版印刷版を得た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写真(SEM写真)を撮影して確認したところ、海島構造は形成されていなかった。

【0099】比較例18

28

実施例6で用いた感光液の特定の共重合体2の添加量を0.40gとし、フェノール/ホルムアルデヒド ノボラック樹脂の添加量を0.60gとした以外は、実施例6と同様にして、平版印刷版を得た。樹脂部分を基板から一部剥離し、断面の顕微鏡写真(SEM写真)を撮影して確認したところ、海島構造は形成されていなかった。

【0100】 [平版印刷版の性能評価] 得られた平版印刷版について、以下の性能評価を行った。評価結果を表1に示す。

【0101】(現像ラチチュード)得られた平版印刷版を、出力500mW,波長830nm、ビーム径17 μ m($1/e^2$)の半導体レーザを用いて主走査速度5m/秒にて露光した後、富士写真フイルム(株)製現像液、DP-4、リンス液FR-3(1:7)を仕込んだ自動現像機(富士写真フイルム(株)製:「PSプロセッサー900VR」)を用いて現像した。その際、DP-4は1:6で希釈したものと1:8で希釈したものの二水準を使用し、それぞれの現像液にて画像形成に要する露光量を測定し、その差を記録した。その差が小さいほど現像ラチチュードが良好であり、20mJ/cm²以下であれば、実用可能なレベルである。

【0102】(白灯下での安定性) 得られた平版印刷版を白色蛍光灯(三菱電気社製:「三菱ネオルミスーパーFLR40SW50EDLーMNU」)の下で、400ルックスの明るさの距離に5分間放置した。上記と同様に半導体レーザを用いて露光した後、富士写真フイルム(株)製現像液、DP-4(1:8)を用いて現像し、画像形成に要する露光量を測定した。その値が小さいほど白灯下で変動を受けにくいことを示し、20mJ/сm²以下であれば、実用可能なレベルである。

【0103】(耐刷性) DP-4 (1:8)を用いて現像した平版印刷版を用いて、ハイデルベルク社製のハイデルKOR-D機で上質紙に印刷した。5000枚印刷毎にクリーナー液(富士写真フイルム(株)製:「プレートクリーナーCL2」)で版面を拭きながら印刷した。それぞれの最終印刷枚数を表1に示す。ここで、最終印刷枚数とは、平版印刷版の感光層が膜減りを起こし部分的にインキがつかなくなる、いわゆる版飛びを起こ40 すまでの枚数である。

[0104]

【表1】

		表1					
·			感度		現像ラチチュート	白灯变動	印刷枚数
		DP-4(1:8)		DP-4(1:6)	(1:8)–(1:6)	(母光なし)-	(万枚)
		曝光なし	曝光後			(踢光後	
実施例	1	160mJ/cm	160	140	20	0	5.5
比較例	1	170	170	110	60	0	5.5
比較例	2	160	160	140	20	0	2.0
比較例	3	160	160	120	40	0	3.5
実施例	2	150mJ/cm²	90	140	10	60	6.0
比較例	4	170	100	120	50	70	6.0
北較例	5	150	- 80	140	10	70	2.5
上較例	6	160	90	120	40	70	3.5
定施例	3	160	160	140	20	0	5.0
比較例	7	180	180	110	70	0	5.0
比較例	8	160	160	140	20	. 0	1.5
比較例	9	170	170	120	50	0	2.5
き施例	4	160	100	140	20	60	5.5
之較例	10	180	100	120	60	80	5.5
:較例	11	160	100	140	20	60	2.0
較例	12	160	90	120	40	70	3.0
施例	5	160	160	150	10	0	- 5.5
較例	13	180	180	100	80	0	5.5
較例	14	160	160	140	20	0	2.0
較例	15	160	160	110	50	0	3.0
施例	6	160	100	150	10	60	5.5
較例	16	180	100	120	60	80	5.5
較例	17	160	90	150	10	70	2.0
較例	18	160	90	120	40	70	3.0
	比比比美比比比美比比比较较较脆较较施较较较较较较较较较较多的多种的例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例	比比	DP-4() B光なし Re 光なし Re 光なし Re 光なし Re 光なし Re 光な Re Normal Re	一字形例 160mJ/cm 160 170 170 16			野球

【0105】表1から、本発明の平版印刷版は、現像ラチチュード、および耐刷性の双方に優れていることが分かる。また、熱分解性でありかつ分解しない状態では該結着剤の溶解性を実質的に低下させる物質を配合した場合には、さらに高い現像ラチチュードと耐刷性を得ることができ、熱分解性でありかつ分解しない状態では該結着剤の溶解性を実質的に低下させる物質を配合しない場合には、白灯下で変動を受けにくくなることが分かる。一方、特定の共重合体単独では、現像ラチチュードが劣化し、フェノール性水酸基を有する樹脂単独では、耐刷性が劣ることが分かる。また、フェノール性水酸基を有する樹脂と特定の共重合体とのブレンド比率が適当でなければ、現像ラチチュードおよび耐刷性が共に低下するければ、現像ラチチュードおよび耐刷性が共に低下することが分かる。また、性能発現と海島構造との間に相関関係が見られることが分かる。

[0106]

【発明の効果】本発明によれば、ノボラック樹脂と本発明の共重合体との相互作用により、画像部の画像強度が向上し、良好な画像形成が可能となる。これにより、オ ニウム塩、キノンジアジド化合物類等の、可視領域に光吸収域(350~500nm)を有する化合物の添加を必須としないため、白色灯下でも使用でき、取扱い場所は黄色燈下に制限されるという不便がない。また、前記フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂と前記共重合体とが海島構造を形成することにより、現像ラチチュードが驚異的に良化するとともに、印刷版の耐溶剤性が大幅に向上し、印刷版へのクリーナー液の使用やUVインキ等の特殊溶剤を含むインキの使用が可能となる。さらに、界面である画像形成材料表面にも、前 記フェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹

脂が光を吸収し熱を発生する物質を多く含んで偏在する ため、吸熱効率も高くなる。その結果、従来の処理装置 や印刷装置をそのまま利用できる、コンピュータ等のデ ィジタルデータから直接製版可能な記録性及び耐刷性の 写真(SEM写真)である。

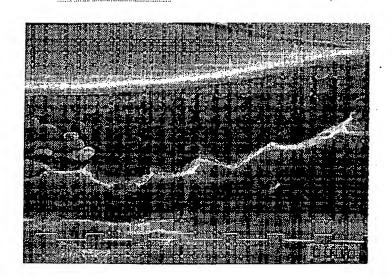
良い画像記録材料を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例1の平板印刷版の樹脂部断面の顕微鏡

【図1】

図面代用写真



BEST AVAILABLE COPY